中國海克

第11卷 第7期

窄沟槽衬底条形 GaAlAs/GaAs DH 激光器特性的测量和分析

单振国

(中国科学院上海光机所)

提要:本文着重讨论窄沟槽衬底条形 GaAlAs/GaAsDH 激光器的观察和测量。 显示了单模激光器和多丝激光器特性的基本差别,讨论了引起这些差别的基本原因 和这两类器件的应用前景。

Measurement and analysis of characteristics of narrowchanneled substrate stripe-type GaAlAs/GaAs DH lasers

Shan Zhenguo

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: The observation and measurement of the characteristics of narrow-channeled stripe-type GaAlAs/GaAs DH lasers are described. The difference between monomode lasers and multi-filament lasers is presented. The primary reason of the difference and future applications of these two kinds of lasers are also discussed.



单横模 GaAlAs/GaAsDH 激光器 在 光 通信、光学圆盘、信息处理方面有着广泛的应 用^[1]。沟槽衬底条形激光器很早就受到了普 遍重视^[2~5]。

沟槽衬底条形激光器的一个显著特点 是: 在沟槽两侧激光模的消失场可以深入到 衬底内部,造成较大的损耗; 而在沟槽内部, 由于 N型 GaAlAs 层较厚,激光模的消失场 终止在 N型 GaAlAs 层中,损耗较小,因而

使激光只能在这里出现[3]。

但是,制备符合要求的沟槽衬底条形激 光器不是一件容易的事情,沟槽较宽时,常常 是多模或多丝器件。N型 GaAlAs 层、作用 层的厚度不符合要求,或者不均匀,即使沟槽 较窄(沟宽为5微米),也常常变成多丝激光 器件。在我们制备的窄沟槽衬底条形激光器 中也有两种情形:单模激光器和多丝激光器。 本文着重介绍对这两类器件所进行的观察 和测量,以显示这两类器件运转特性的基本 差别。

收稿日期:1983年6月10日。

二、器件结构

窄沟槽衬底条形激光器的典型结构如 图1所示。衬底沟槽的宽度约为5微米,然 后在这个带有沟槽的衬底上连续外延(液相 外延)N-GaAlAs 层(沟外部分厚度约为0.4 微米)、不掺杂作用层(0.1~0.2 微米)、P-GaAlAs 层(~1 微米)、n-GaAs 层(~1.5 微 米)。最后掩蔽扩锌。上面开口的宽度约为 8 微米。在做好欧姆接触后,解理装管,未经 烧结,即进行测量。



图 1 窄沟槽衬底条形 GaAlAs/ GaAs DH 激光器的典型结构 1-扩锌层; 2-n-GaAs; 3-P-GaAlAs; 4-作 用层; 5-N-GaAlAs; 6-衬底 (n-GaAs); 7-单模激光器发光位置

三、基本特性的观察和测量

1. 光功率-电流特性、伏安特性

测量方法同文章[6]类似。单模激光器 (82-84-S1)、多丝激光器(82-84-M1)的光功 率-电流曲线、伏安特性曲线分别如图2(a) 和(b)所示。

2. 近场图样和近场分布

用我所自制的近场扫描装置观察和测量 了上述两个器件的近场图样和近场分布,结 果分别如图3和图4所示。

3. 发光位置

我们用 IT/E 法^[77]观察了这两个器件的 发光位置,结果如图 5 所示。器件处在脉冲 受激的状态时,单模激光器只有一个发光点, 发光位置正常;多丝激光器的发光点则有好



图 2 单模激光器(左)多丝激光器(右)光功 率电流曲线(实线)伏安特性曲线(虚线)的比较



(a) 单模激光器 (82-84-S1)

(b) 多丝激光器 (82-84-M1)

图 3 近场图样比较 工作电流(DC):约为 1.2 倍阈值

几个,除正常位置外,沟槽两侧也有受激辐射 产生。

4. 远场图样

用红外变相管在离器件约1厘米处观察远场图样。结果分别如图6(a)和(b)所示。

5. 光谱特性

用 GDM-1000 双光栅光谱仪 测量了上述两个器件在不同电流下的光谱,单模激光器(82-84-81)的光谱如图 7 所示,多丝激光器(82-84-M1)光谱如图 8 所示。

. 408 .



• 409 •

6. 偏振特性

测量方法同文章[6]类似。这两类器件 的偏振特性示于图 9 中。



图 9 单模激光器(a)和多 丝激光器(b)偏振特性的比较

7. 束腰位置

我们用自制的近场分布测量装置测量了 单模激光器在平行于 PN 结方向上的束腰位 置,并与浅质子轰击条形单模激光器的束腰 位置进行比较。测量时先将显微镜聚焦在腔 面上,即让垂直于 PN 结方向的光斑变得最 小,如图 10(a)所示;然后调节显微物镜,使 平行于 PN 结方向上的光斑变得最小,如图 10(b)所示,由调节鼓轮上的读数就可得到高 斯光束在平行于 PN 结方向上的束腰位置。 浅质子轰击条形激光器的束腰位置约在腔面 里面 35 微米处(在腔面和束腰处的光斑形状



(a) 将显微物镜聚 焦于腔面上的情形

> 图 10 浅质子轰击条形单模 激光器束腰位置的测量

在束腰处的光斑形状

如图10所示),而本文讨论的单模激光器的 束腰位置仅在腔面里面7~8微米处。

四、分析和讨论

1. 单模激光器具有良好的激光特性

由图 2 可见,单模激光器的光功率-电 流曲线线性很好(在超过 5 毫瓦以后,由于热 效应斜率有些变化);在两倍阈值范围内横模 保持稳定(参看图 3、4、5)。在某一电流范围 内,呈现单纵模(图 7(b)),光谱宽度仅为 0.3 埃(受光谱仪分辨率所限)。在单模工作范围 内光斑很小,且接近圆形(图 3、4、5),这同浅 质子轰击单模激光器的情形(图 10)有着很 大的差别。这些特性很适合于光学圆盘、模 拟通信、光纤传感器等方面的需要^[11]。

2. 窄沟槽衬底条形激光器的侧模稳定 主要是由折射率导引所引起的,但也有增益 导引的成分,实验测得的束腰位置有力地说 明了这一点。浅质子轰击单模激光器是典型 的增益导引机构,它的束腰位置在腔面内 35 微米左右。如果窄沟槽衬底条形激光器完全 是折射率导引的话,则束腰也应像垂直于 PN 结方向一样位于腔面上,而在实际上束腰位 置是在腔面里面 7~8 微米处,这说明仍有增 益导引的成分存在。这是很容易理解的,因 为图 1 所示的结构同质子轰击条形激光器毕 竟具有类似的电流分布,即增益分布。这种 增益导引机构,有时也会使 5 微米的衬底 沟槽激光器的光功率-电流曲线的线性变 差⁽⁴⁾。

3. 多丝激光器具有很好的光功率-电流线性(参看图 2(b))。K. Aiki等人曾经介绍说^[3],普通沟槽衬底条形激光器(条宽 20 微米)在受激模式从低阶到高阶变化时,不会 产生在增益导引激光器中经常观察到的严重 扭曲和不稳定性。S. Wang 等人则说^[4],即 使条宽为 5 微米的窄沟槽衬底激光器,扭曲 也是明显的。我们这里讨论的是窄沟槽多丝 激光器,这种激光器具有一个特点,即在一开 始受激时就具有确定的远场图样,随着电流 的增加,这些图样基本不变,只是丝间的强度 分布略有不同(参看图4)。这类器件同具有 明显模式跳动的器件相比,可能更适合于多 模光纤通讯、模拟通讯方面的应用。

4. 多丝激光器的成因可能有两个:一是 由作用区的不均匀性所引起的。上面提到, 在这类器件中,当电流增加时,没有看到模式 从低价到高阶的规则变化[2],在受激以后远 场和近场图样是基本不变的。这说明作用区 是不均匀的(铝量不均匀或由某些缺陷所引 起的不均匀)。由图8(b)可见,光谱的包络 线具有两个峰,相距近20埃。这是作用区中 铝量不均匀的一个证明。此外,多丝激光器 的偏振特性较差,说明作用区内具有较大的 吸收,因而在结构上也是不均匀的。二是沟 槽两侧附近的 N型 GaAlAs 层太厚(大于 0.4 微米), 漏到作用层外的消失场尾巴在那 里达不到衬底,因而激光模仍然可以在那里 受激(参看图 5(b))。在这种情况下,实际条 宽是超过5微米的。沟槽两侧附近N型 GaAlAs 层变厚,可能是由于在外延时沟两 侧突起部分的回熔较多所引起的。

5. 单模激光器的偏振特性同质子 轰击 条形激光器相比似乎有很大的差别。好的质 子 轰击条形激光器的偏振度 P_{TE}/P_{TM}> 100^[6]; 而现在的窄沟槽衬底条形激光器的偏 振度 P_{TE}/P_{TM} 仅为7.4。这可能 同 激光光 斑在平行于 PN 结方向比质子轰击条形激光器小有关。 在这种情况下, TE 模在腔面上的反射率可能就不会比 TM 模的 反射率小很多, 从而 使 这种激光器的偏振特性变差。

但是,单模激光器同多丝激光器相比,偏 振程度仍然高出一倍(参看图9)。这说明在 窄沟槽衬底条形激光器的情况下,偏振特性 仍然可以用来判断器件质量的好坏。多丝激 光器的偏振程度较小,说明该器件内部有缺 陷存在。这同前面的分析是一致的。

本工作所用的窄沟槽衬底条形激光器是 由陈如昌、胡衍芝、陈高庭、屠玉珍、顾德英等 同志制造的。浅质子轰击条形激光器是由陈 高庭、邱荣生、张莲英、张银女等同志制造的。 杨姮彩同志曾对本文作过指导,黄国松同志 曾协助测量光谱,作者谨在此向这些同志表 示衷心感谢。

参考文献

- [1] 单振国; 《激光与红外》, 1983, No. 2, 9.
- [2] H. C. Casey, Jr. et al.; "Heterostructure Laser", Part B, Academic Press, New York (1978).
- [3] K. Aiki et al.; Appl. Phys. Lett., 1977, 30, No. 12, 649.
- [4] S. Wang et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1981, QE-17, No. 4, 453.
- [5] 吴克林等;《激光与红外》,1978, No. 12, 22.
- [6] 单振国; 《通信学报》, 1981, No. 1, 26.
- [7] 单振国;《半导体学报》,1983,4, No. 3, 265.

(上接第415页)

光晶体是一种普通的电光调制器结构,不是 专为光束整形设计的,因此所得实验结果并 未达最佳状态。如果使用纵向 LN 调制晶体 结构,而且为了达到有效的声共振状态,对晶 体的加工工艺及其尺寸大小作专门设计,则 可以断定,光束整形的效果一定会更好。

参考文献

- [1] W. B. Vledkamp; Opt. Commun., 1981, 38, 381.
- [2] W. H. Lee; Opt. Commun., 1981, 36, 469.
- [3] Y. Ohtsuka; Opt. Commun., 1981, 39, 70.
- [4] 董孝义,盛秋琴; 《中国激光》, 1983, 10, 97.
- [5] 徐介平; «北京工业大学学报», 1980, No. 2, 10.
- [6] W. R. Klein, D. Cook; IEEE Trans. Sonics and Ultrason, 1967, Se-14, 123.
- [7] 董孝义,盛秋琴;《应用激光联刊》, 1982, No. 2, 58.